COPPER PLATING BATH

Publication number: JP60056086 Publication date: 1985-04-01

Inventor: MOTONO ICHIROU; KAWASHIMA KEIJI; YAMADA

TATSUJI; HATSUTORI YOSHIKAZU HODOGAYA CHEMICAL CO LTD

Classification:

- international: C25D3/38; C25D3/38; (IPC1-7): C25D3/38

- European:

Applicant:

Application number: JP19830162510 19830906 Priority number(s): JP19830162510 19830906

Report a data error here

Abstract of JP60056086

PURPOSE:To obtain an electrodeposited copper film with superior luster, surface smoothness and ductility by adding a specified phenazine dye, one or more kinds of mono- or disulfides, and one or more kinds of polyethers to a plating bath. CONSTITUTION:To a copper plating bath are added a phenazine dye represented by the formula, one or more kinds of mono- or disulfides, and one or more kinds of polyethers. In the formula, each of R1, R2 and R3 is H, lower alkyl or substituted aryl; A is alkyl-substituted amino, OH or halogen; B is halogen or OH; and X<-> is an anion. The mono-or disulfides include bis-(3-sodium sulfopropyl)-disulfide and bis-(3-sodium sulfoethyl)-disulfide.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⁽¹⁾ 公開特許公報(A)

昭60-56086

@int_Ci_4

識別記号

庁内勢理番号

❷公開 昭和60年(1985)4月1日

C 25 D 3/38

7325-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 銅メツキ浴

> ②特 顧 昭58-162510

❷出 顧 昭58(1983)9月6日

砂発 明 者 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 社東京工場内 砂発 明 者 川島 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 治 社東京 工場内 砂発 明 者 山 東京都 北区神谷町 3 丁目 7 番 6 号 保土谷化学工業株式会 田 治 社東京 工場内 砂発 明 者 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 良 和 社東京 工場内

の出 関 人 保土谷化学工業株式会 東京都港区虎ノ門1丁目4番2号

社

1.発明の名称

銅メッキ浴

2.特許請求の範囲

1.メンキ谷中に、下配一般式

$$\bigcap_{A}^{R_1} \bigcap_{B}^{N} \bigcap_{B}^{R_2}$$

(式中、 Ri、 Rz、 Rzは同じかもしくは異なつてい てもよく、それぞれ、水栗、低級アルキル基もし くは物合により置換されたアリール基を安わし、 A はアルキル登掛アミノ基、 または OH基、ハログ ン原子を意味し、 B はハログン原子、 OH 基を表 わし、X⁹は降イオンを意味する。)

で設わされるフェナジン染料と、モノまたはジス ルフイド類の1種または2種以上、およびポリエ ーサル類の1削または2種以上とを共に添加する ことを特徴とする酸性銅メン中浴。

3.発明の詳細な説明

本発明は、色わめて優れた光沢性および牧面平 **耐性を有し、かつ延性に富む銅道瘤後膜を得るた** めの硫酸銅および硫酸を主成分とする酸性銅メッ + 裕に関するものである。

光沢のある銅被膜をえるために、酸性の、特に 現在広く背及している硫酸々性の朔難解液に、特 定の有機化合物をごく値か添加することが必要な ことは従来より公知の事実である。この目的に、 例えばポリエチレングリコール、チオ尿黒、およ びその誘導体、チオヒダントイン、チオカルパミ ン酸エステル、チオ燐酸エステルモノまたはジス ルフィド類およびとれら添加剤の2種以上の混合 旅加などが行なわれている。しかしこれら旅加剤 を使用してえられる銅皮膜の品質には問題がある。 すなわち、生成被擬はもろく、光訳も鏡面のよう な光沢を有せず、また袋面平滑性も十分ではなく 今日要求される品質に適合しない。

また例えば特公報昭40-21403号明細書 に配収のある数多くのフェナジン染料を、単独に

刊期860-56086(2)

あるいはチオ尿素などの有機強化物とともに使用しても、良好な光沢性、袋面平滑性は得られず、 生成した被膜の性質もニッケルメッキとの密着性、ザラを生ずるなど問題がある。

本発明者らはこのような鋼酸性浴の欠点を解決するため鋭度研究した結果、本発明を完成するに至ったものである。すなわち、下配一般式

(式中、 R1、 R2、 R3は同じかもしくは異なつていてもよく、それぞれ、水素、低級アルキル基もしくは場合により健康されたアリール基を致わし、人はアルキル関換アミノ基、または OH 基、ハロゲン原子を意味し、 B はハロゲン原子、 OH 基を扱わし、 X[©] は除イオンを意味する。)で表わされるフェナジン染料とモノまたはジスルフィド 類の 1 積または 2 種以上、およびポリエーテル類の 1 積または 2 種以上とを共に酸性網俗に添加す

ることにより創配欠点を解決することを見い出した。

この一般式で扱わされるフェナジン災料を具体 的に例示すれば次の数-1 の通りである。

我一 1

沿	\$4 · \$4
1	C ₂ H ₄ N OH C ₂ H ₅ N V ₂ SO
2	C _a H _a N C _a H _a
5	CH ₂ >N CH ₂ C ₂ C ₂ C ₂

番号	築	Ħ	
4	H,C N	СН, ОН 1⁄280, ^{©Э}	
5	H ₃ C CH HO CP		との社合物
6	H ₂ C. No. C	Ct Ct €⊝	
7	HO CON CONTRACTOR	`он ₂ so, ^{⊖⊝}	

番号	\$k #4
8	HO NOH E COMPANY OH E COMPANY OF RAW
9	110 N OH H V280, GG
10	CH. N N N OH OH V280, GO

これら染料の製造は、例えば製-1の染料番号 -1について示せば次の通りである。

3 ー ア ミ ノ ー 6 ー ジ エ チ ル ア ミ ノ ー 9 ー フ エ ニ ル ー フ エ ナ ゾ ニ ウ ム 研 散 塩 5 D g を 5 と の 水 に ね え、 9 5 ~ 9 B で に 熱 し て 結 解 し 沪 過 す る。 沪 液

特別昭60-56086(3)

を 1 5 ~ 2 0 ℃ に 作 却し、 この中 に 亜 硝酸ナトリウム 9 6 9 を 2 0 ㎡ の水 に 都 解 し た 棉 液 を 注 加する。 この 後 た だ ち に 9 8 % 漁 度 の 硫 酸 6 6 9 を 1 0 0 ㎡ の 水 に 希 沢 し た 棉 液 を 注 加する。 1 5 ~ 2 0 ℃ の 態度 で 1 時間 か き ま ぜて ジァ ゾ 化 を 行 ない、 次 に 温度 を 徐 ~ に上げ 9 0 ℃ で 1 時間 か き ま ぜる。 終 7 後 漁 稲 し 液 量 を 半 分 に し、 宜祖 ま で 冷却 後、 硫酸ナトリ ウム で 塩 折 し 評 過 乾 繰 し、 染料 待 号 ~ 1 6 5 9 を 得 た。

また、染料番号ー2の製造について述べるとなる。 の通りである。

3 - アミノー 6 - ジェチルアミノー 9 - フェニルーフェナ ゾニウム 堪酸塩 5 0 9 を 5 4 の水に加た、 9 5 ~ 9 8 ℃に M して格解し 戸 過する。 戸 被を 1 5 ~ 2 0 ℃に A 却し、 この中に 亜硝酸ナトリウム 9 6 9 を 2 0 並の水に 路解した 路 被を 注 加する。 この 後に たちに 3 5 % 塩酸 6 8 5 9 を 注 加する。 この 後に 処料 特 号 - 1 と同様に 処理 し 場化ナトリウム で 場折 し 染料 待 号 - 2 を 6 4 9 得た。 これ 6 両染料の混合 割合は、 定量的に は明 6 かでな

2.7 ージメナルー3.6 ージアミノーターフェニルーフ・シメナルー3.6 ージアミノーターフ・ないカーカーの製造法についいてスエニルーフ・カーカーの機関しず過、ではないのでは、では、ないのでは、では、ないでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、ないで

他の添加剤であるモノまたはジスルフィド類は 従来光沢剤として使用されているものがそのまま 使用でき、例えばビスー(3ーナトリクムスルホ

プロビル)-ジスルフイド、またはビスー(5-ナトリウムスルホエチル)-ジスルフイドなどがあり、これらはいずれも公知である。

またもう1つの終加剤であるポリエーテル類と しては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレ ングリコールなどが挙げられる。

以下本発明の特徴を明らかにするため実施例および比較例をなける。これらの実施例、比較例においては、本発明のメンキ浴および従来のメンキ浴および従来のの処理を行ない、争180エメリーパフにより研磨した実験をにメンキを行なつた。なおメンキ方法は従来公知の方法により、また紹解中メンキ被は空気援秤により十分投秤を続け、ポリエテレングリコールは平均分子量1000のものを使用した。

宴 筋 例 1

硫酸銅 2009/L 硫酸 509/L ポリエチレングリコール 0.29/L ビスー(5ーナトリウムースルホプロビル)ー 0.0019/L ジスルフイド 我一1中の染料番号―1

000259/4

俗型

2 5 °C

催进地界

3 A/dm²

実施例 2

実施例1の収−1中の染料番号−1を収−1、 染料番号−2、 00058/4 に換えた以外は、すべて実施例1に同じである。

奥施例 3

投~1 中の染料番号-3、 Q0059/2 を使用した以外はすべて実施例1と同じである。

实施例 4

磁 餘 銅 2509/2

XX 般 509/L

ポリピニルアルコール 0.49/2

ピスー(3ーナトリウムー

スルホエチル)~ジスルフ

1 F

設一1中の染料番号-4

000359/2

浴鱼

2 5 °C

强微密度

1 ~ 6 A/dnt

爽	絈	Ø	5											٠					
	従	酸	鋼													2	5 (9/	'L
	ξά		酸														5 (9/	'Ł
	#ŧ	ij	7	0	4	V	×	1	ij	3	_	a					0. 5	5 9 /	'L
	¥	r	ħ	7	ŀ	~	v	×	#	7	4	-	æ			a	0 3	8/	'L
	-	8	-	7	0	×	v	×	a	水	v	啟	t						
	١	ŋ	ø																
	数	_	1	ф	Ø	築	料	番	号	_	в					0.0	0 5	•/	Ľ
	浴		73														2 5	c	
	暹	稅	杏	度												1 ~	6 4	1/ d	m²
比	极	Ø!	1																
	觨	酸	鋼														2 0	0 9	12
	ōŧ		觖														5	0 9	12
	#	ij	I	+	V	v	1	ij	J	_	n						0	. 2 9	12
	۲	Ż.	<u>-</u>	(3	<u>.</u>	ナ	ŀ	ŋ	ø	_	_				0.	0 0	1 9	12
	z	æ	亦	7	•	ď	æ)	_	ij	z	a							
	7	4	۲.																

0.1

比較例 2

比較例 1 の浴にインチォシアノブロビルスルホン酸ナトリウム 0.0 5 8/1 を添加したもの。

浴器、電旋密度は比較例1と同じである。

実施例1~5の実施結果はいずれも実験板上に 鏡面の如き光沢を有する朝被膜を生成し、かつ優 れた平面平滑性を示した。

これらの結果を特に実施例 1 ~ 3 と比較例 1 ~ 2 と対比させて示すと数一 2 の通りである。

なお倒被膜の光沢については肉酸で観察し完全 鏡面光沢を100とし、安面平滑性については、 ・180エメリーパフによる目を完全に消す時を 100とした。また本発明のメッキ所使用による 実施例1~3においては比較のため組造密度を5 A/dm/の一定値に保つて行なつた。

没 - 2

2 5 °C

3 A/dm²

谷 但

电液密度

76	光 択	发面平滑性
本発明 実施例 1	100	100
本 発 明 実 施 例 2	100	100
本 発 明 実 施 例 5	100	9 0
比較例 1	5 0	5 0
比較例 2	4 0	3 0

投一2で明らかなように本発明のメッキ浴を使用すれば、従来のメッキ浴に比べ光沢および没面平滑性が非常に使れた倒電着皮膜を得ることができる。

保土谷化学工业株式会社